特集 溶液・界面反応への新規な視点と手法 -----

反応場としての逆ミセル界面の特異性と新規な分析法への応用

藤原照文

1 はじめに

近年、ナノテクノロジーの著しい発展に伴い、ナノメートル サイズの微小域がもつ特異性を利用する分析システムの創製が 期待され、種々の異相界面のナノ領域を対象とする分析化学の 研究が推し進められている。従って、界面ナノ領域の溶液、す なわち界面溶液での相互作用、その特異性の本質を解明するこ とが重要となる。そこで、界面溶液を有する系の一つとして、 界面活性剤の自己組織化によって形成される逆ミセルに着目し た。逆ミセルは、図1に輪切りにしたものを示すように、そ の内殻の "water pool" と称される微少量の水相側に界面活性 剤の極性基を向け, 疎水基を外側のバルク有機相に配向させた 構造を有する。また、逆ミセルは構造的特異性から生体膜の界 面や酵素の反応活性中心などと類似した環境をもつミクロ反応 場として興味がもたれている。筆者らは, 逆ミセルがもつ界面 反応場の特異性に関する情報を得るとともに, それを活用した 新規な分離・検出法の開発を目指している。逆ミセルに関する 詳細な解説についてはいくつかの書物1)や総説2)があるので、 ここでは、主として標題に関連して筆者らが行った研究から得 られた知見について概説する。

2 逆ミセル界面のミクロ環境と反応性

逆ミセルを形成する駆動力は、界面活性剤分子同志の双極子-双極子相互作用であると考えられており²⁾、かなり弱いことから、逆ミセルの媒体としては極性の極めて低い有機溶媒が用いられる。逆ミセル内殻に水が存在する場合には、ミセル形成能は著しく高まる。そのwater poolの構造としては、ミセル界面付近と中心部の二つの領域からなるというシンプルなモデルが仮定され、最も広く受け入れられている¹⁾。ミセル界面付近の水分子は、界面活性剤の極性基に強く配向して動きが制

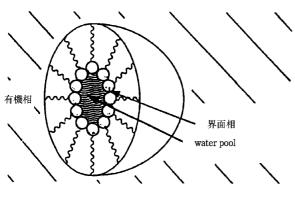


図1 逆ミセル

限され、特異な"bound"状態で局在している。界面活性剤に対する水分子のモル濃度比(R=[x]/[界面活性剤])が低いときの water pool 内には "bound" 状態の水分子が主として存在するが、R 値を大きくすると water pool のサイズの増大とともに、その pool 中心部には通常のバルクの水に類似した "free" 状態の水分子が存在するようになると推測されている。 さらに、ミセル界面では $1\sim2$ 分子層程度の水分子が "trapped" 状態になっているというモデルも提案されている。 しかし一方、water pool 内は均一な構造で、R 値が小さい場合はミセル内の界面活性剤濃度が相対的に高いために水分子間の水素結合が減少しているが、R 値の増大とともに通常の水溶液中に類似した水構造が pool 内全体に形成されるようになるという考えもある。

逆ミセルの構造や性質など、その環境については、陰イオン 性界面活性剤 aerosol-OT (AOT) の逆ミセルの water pool に 関する報告例が最も多い。西本らは、AOT 逆ミセルが形成す る界面溶液のミクロ環境を調べる目的で、環状配位子(tmc: 1,4,8,11-tetramethylcyclam) を有する平面 4 配位のニッケル (II)錯体 $[Ni(tmc)]^{2+}$ を、AOT/x/へプタン系逆ミセルの water pool 内にプローブとして分散させ、その可視吸収スペク トル測定を行った³⁾。 [Ni(tmc)]²⁺ 錯体は, 片側に 4 個のメチ ル基で囲まれた疎水性のポケットをもっており、その中に水分 子のようなドナー性分子が入り、5配位錯体を形成すると、赤 から緑に変色する。逆ミセルに分散させた [Ni(tmc)]2+ の吸 収スペクトルは、R値の大きい場合には通常の水溶液において 得られるものによく似ているが、水の比率を下げてR<2にす ると、pH 11 程度の塩基性水溶液中で得られる[Ni(tmc) (OH)]+のスペクトルに類似したものが観測された。この結果 は、図 2 に示すように、R < 2 では逆ミセル界面で AOT の極 性基であるスルホ基に強く水素結合した"trapped"状態の水分 子が、「Ni(tmc)]²⁺ 錯体の中心金属への酸素配位との協同効果 によって, 水酸化物イオンと同程度の配位を生じるほど著しく 分極することを示唆している。

一方,筆者らは下記のように化学発光(CL)検出法を溶媒抽出法と組み合わせた新規なFIA法を開発するために,陽イオン性界面活性剤である塩化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム(CTAC)の逆ミセルをCLのミクロ反応場として用い,その反応場での特異な現象をいくつか見いだした40。例えば,水には難溶のヨウ素分子や無電荷の金属キレートがCTAC逆ミセルのwater poolには容易に取り込まれ,そのpool内でのルミノールCLに対するヨウ素の酸化作用,鉄(III)ーオキシン錯体やバナジルーアセチルアセトン錯体の触媒作用などの反応活性が誘発される。このとき,ヨウ素分子の取り込みでは,

ぶんせき 2003 12 731

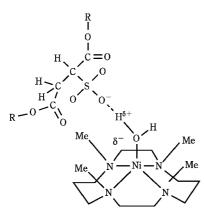


図 2 AOT 逆ミセル界面における [Ni(tmc)]²⁺ 錯体への水分子の配 (か³⁾

CTAC 逆ミセル界面に局在する塩化物イオンとの会合が重要となる。また、金属キレートは逆ミセル界面相で特異的に解離し、過渡的に生じる金属イオンがwater pool 内で CL 触媒として作用すると推論した。しかし、重要な役割を果たしていると思われる逆ミセル界面のミクロ環境や反応性に関する研究は、あまり多く行われていないのが実状である。そこで、可視部に強い吸収帯をもち、無電荷で水には難溶の5,10,15,20-テトラフェニルポルフィリンの亜鉛錯体 Zn(tpp)を CTAC 逆ミセル溶液にプローブとして分散させて吸収スペクトル変化を観測し、バルク有機相から逆ミセル界面相への Zn(tpp)の分配すなわち界面可溶化の現象について調べた5。

Zn(tpp) はドナー性の化学種と5配位錯体を形成するが、 銅ポルフィリン錯体 Cu(tpp) は同様の配位平衡を起こさない ことが知られているので, 両金属ポルフィリンの挙動を比較し た。CTAC 逆ミセル溶液に Zn(tpp) を溶解すると, CTA+の 対陰イオンである塩化物イオンが Zn(tpp) の中心金属に配位 した錯体 Zn(tpp)Cl⁻ に帰属できる吸収ピークが出現した。同 様な現象は Cu(tpp) では観測されなかった。さらに、逆ミセ ルを形成しない塩化テトラブチルアンモニウムの添加によって 生成した Zn(tpp) Cl- の吸収帯は、Zn(tpp) の吸収帯と同様に バルク溶媒に対する Onsager 溶媒極性関数の増大とともに高 波数側へのソルバトクロミックシフトを生じ, その溶媒極性関 数と吸収ピークの波数との間には良い一次の相関関係が得られ た。一方, CTAC 逆ミセル溶液中では, Zn(tpp)Cl-のピーク はバルク溶媒に依存したシフトを起こさなかった。このことか ら, CTAC との会合体 Zn(tpp) Cl-·CTA+ が生成し, CTA+ が Zn(tpp)Cl-への溶媒和を阻害していると思われる。以上の 結果から、逆ミセル界面相での配位平衡による Zn(tpp) Cl-の 生成に伴って、Zn(tpp) の界面相内への取り込み、すなわち 界面可溶化が起こると考えた。また、CTAC 逆ミセル界面相 の誘電率は、溶媒極性関数との相関関係を用い、Zn(tpp)Cl-のピークの波数から19程度と推定した。さらに、pseudo phase モデルを適用してスペクトルデータを解析することによ り、図3に示す平衡定数を見積もった。バルク有機相でのCl-の配位定数 K_0 は、R 値にほとんど影響されないが、そのバル ク相の溶媒組成, すなわちクロロホルムに対するシクロヘキサ ンの割合を増すと著しく増大した。一方, Zn(tpp)Cl-の生成

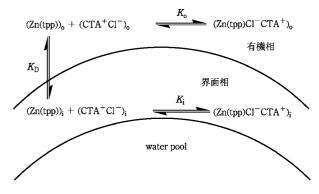


図3 CTAC 逆ミセル界面相への Zn(tpp) 錯体の可溶化5)

を伴った逆ミセルへの界面可溶化定数 $K_{\rm D}K_{\rm i}$ は、バルク有機相の組成にはあまり依存しないが、R値を増大すると著しく低下した。このことは、水の比率の増大とともに界面相での Cl^- への水和が増し、 Cl^- の配位が抑えられて、逆ミセル界面への可溶化が抑制されることを示唆している。ところが、R>4では、その抑制の程度があまり増大しなくなった。この結果から、CTAC すなわち Cl^- に対する水分子のモル比が 4 を超えると、 Cl^- への水和は増えなくなる一方、water pool 内に通常のバルクの水に類似した水分子が増加してくると推測した。このことは、気相中での陰イオンクラスター $Cl^ (H_2O)_n$ において水和数n が 4 以上になると、水分子間の水素結合が主体的になるという報告と関連して興味深く、同様の現象が逆ミセル界面相の疎水的環境でも起こると仮定できるように思われる。

さらに、Zn(tpp)の酸解離反応が water pool に分散させた 酸によって引き起こされることを見いだした6)。そこで,ス トップトフロー分光法を用いて、Zn(tpp)の酸解離によって 生じるポルフィリンの吸収ピークの急速な時間変化を調べ、そ の酸解離の速度定数 k_d は water pool に分散させた酸の種類に 依存し,硝酸,硫酸,塩酸,臭化水素酸,過塩素酸の順に増大 することを明らかにした。また同時に Zn(tpp)Cl- の吸収ピー クが観測され、 $Zn(tpp)Cl^-$ の生成割合 $F_{Zn(tpp)Cl^-}$ はその酸の順 で増大し、 $k_{\rm d}$ と $F_{\rm Zn\,(tpp)\,Cl^-}$ の間に良い直線関係が得られた。こ のことは、Zn(tpp) の酸解離が Zn(tpp) Cl-の生成、すなわち Zn(tpp) の界面可溶化を経て進行することを示唆している。 さらに、 $k_{\rm d}$ と $F_{\rm Zn(tpp)Cl^-}$ に対する酸の対陰イオンの効果が予測 されることから、 Cl^- と ClO_4^- をリチウム塩として water pool 内に添加すると、同様な $k_{\rm d}$ と $F_{\rm Zn(top)Cl^-}$ の相関性が見られ、 ClO₄-のほうが、Zn(tpp)Cl-の生成を促進する効果が大きく、 $k_{\rm d}$ をより増大させた。また、バルク有機相中のクロロホルム に対するシクロヘキサンの割合を増大させた場合、 k_d と $F_{\operatorname{Zn}(\operatorname{tpp})\operatorname{Cl}^-}$ の間には同様に一次の相関性が得られ、 $\operatorname{Zn}(\operatorname{tpp})\operatorname{Cl}^-$ の生成は抑制されて、その酸解離は低下した。Zn(tpp)の酸 解離において、プロトン濃度に関する反応次数は溶媒の種類に 依存することが知られており、例えば DMF 中では2次、水-トルエンの界面での反応では1次,そしてメタノール中では3次と報告されている。Cl-への水和がほぼ飽和に達すると推測 される R=4 の CTAC 逆ミセルで観測した酸解離反応はプロ トン濃度の3乗に依存したことから、このミセル界面の環境 はメタノール中に近いといえるかもしれない。

732 ぶんせき 2003 12

3 分析法への応用

FIA に用いられている光分析法の多くは、分離および前濃 縮に有効な手段の一つである溶媒抽出法と容易に結合すること ができる。しかし、通常の水溶液系での CL 法を溶媒抽出法と オンラインで組み合わせることは、水溶性の CL 試薬を抽出液 と直接混合することができないため困難である。また、抽出し た金属キレートはそのままでは CL 反応に対する触媒作用を示 さないことから, 蒸発による抽出溶媒の除去や抽出した分析種 の水相への逆抽出などが必要となり、操作が煩雑である。他方, CLの反応場として有機溶媒をそのまま用いた場合, CL 発光 強度は低くなることが多い。そこで、これらの難点を克服する ため、溶媒抽出法で通常使用されるような低誘電率の有機溶媒 中に逆ミセルを形成させ、その water pool に CL 試薬を可溶 化させて用い, 逆ミセルがもつ上記のような特異機能を活用す ることによって新規な溶媒抽出-CL 検出による FIA 法を開発 した 7 。この FI-CL 法をこれまでにヨウ素の抽出系,オキシ ンやアセチルアセトンによるキレート抽出系及び塩化金酸イオ ンを用いたイオン会合抽出系に対して適用した4)。さらにヨウ 素抽出系の FI-CL 法に半導体粉末光触媒による分解法をオン ラインで結合させ、有機ヨウ素化合物の新規な定量法を開発し た8)。一方、フローセルに吸着した逆ミセルの内水相がキャリ ヤーの有機溶媒中から過酸化水素を取り込むという現象を見い だしたので、その吸着逆ミセルを反応場とする単純な一流路系 の新規な FI-CL 定量法を考案した4)。一方、逆ミセルを分離 のメディアとして活用する研究において、薄層及び液体クロマ

トグラフィーの移動相として逆ミセルを用いた報告例²⁾はあるが、筆者らはシリカゲルに吸着させた逆ミセルを固定相として活用することを着想し、新規な LC 法の開発を行っている。

文 献

- M. P. Pileni, Ed.: "Structure and Reactivity in Reverse Micelles," pp. 342-360 (1989), (Elsevier, Amsterdam).
- W. L. Hinze, Ed.: "Organized Assemblies in Chemical Analysis, Vol. 1", pp. 37–105 (1994), (JAI Press, Greenwich).
- 3) J. Nishimoto, E. Iwamoto, T. Fujiwara, T. Kumamaru: *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, **89**, 535 (1993).
- 4) 藤原照文: J. Flow Injection Analysis, 18, 21 (2001).
- T. Nakashima, T. Fujiwara, T. Kumamaru: Bull. Chem. Soc. Jpn., 75, 749 (2002).
- 6) T. Nakashima, I. Nishida, T. Fujiwara: Bull. Chem. Soc. Jpn., 75, 1747 (2002).
- 7) T. Fujiwara, T. Kumamaru: Spectrochim. Acta Rev., 13, 399 (1990).
- T. Fujiwara, I. U. Mohammadzai, H. Inoue, Y. Shimizu, T. Kumamaru: Anal. Chem., 75, 4493 (2003).



藤原照文 (Terufumi Fujiwara)

広島大学大学院理学研究科 (〒739-8526 東広島市鏡山1-3-1)。広島大学大学院理 学研究科博士課程単位取得後退学。理学博士 (広島大学)。《現在の研究テーマ》逆 ミセルでの反応性に関する研究と化学発光 法等の分析法への応用。《主な著書》"機 器分析ガイドブック"(分担執筆)(丸善)。 《趣味》将棋。

E-mail: tfuji@sci.hiroshima-u.ac.jp

<u>-</u>原 稿 募 集-

ロータリー欄の原稿を募集しています

内 容

談話室:分析化学,分析方法・技術,本会事業(会 誌,各種会合など)に関する提案,意見,質問な どを自由な立場で記述したもの。

インホメーション:支部関係行事,研究懇談会,国際会議,分析化学に関連する各種会合の報告,分析化学に関するニュースなどを簡潔にまとめたもの。

掲示板:分析化学に関連する他学協会,国公立機関 の主催する講習会,シンポジウムなどの予告・お 知らせを要約したもの。

執筆上の注意

1) 原稿量は1200~2400字(但し,掲示板は

400字)とします。2)図・文献は、原則として使用しないでください。3)表は、必要最小限にとどめてください。4)インホメーションは要点のみを記述してください。5)談話室は、自由投稿欄ですので、積極的発言を大いに歓迎します。

◇採用の可否は編集委員会にご一任ください。原稿の 送付先、その他の問い合わせは下記あてにお願いし ます。

〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-26-2 五反田サンハイツ 304 号) 田本分析化学会「ぶんせき」編集委員会 (電話:03-3490-3537)

ぶんせき 2003 12 733